XRR 解析レポート

プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

解析条件

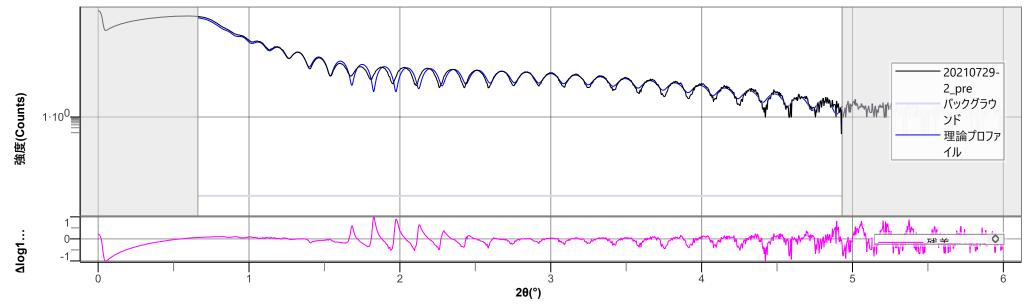
波長(nm): 0.1540593 フィッティング手法: 準ニュートン 装置関数: なし

点数: 1501 データ間隔:1点ごとにフィッティング

2θ(°):開始 = 0.000, 終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)| ステップ = 0.004 最大反復数: 500 オフセット = 0.000e + 000 許容誤差: 1.00e-010

結果

プロファイルプロット



	使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)		密度(g/cm³) <d></d>		粗さ(nm) <rgh></rgh>		
	✓	L2	* * o Fe	2.603	Const		5.28278	Const	0.314	Con
				±0.017	精密化	±0.02		精密化	±0.004	精密化
	✓	L1	Fe Fe	50.460	Const		7.56766	Const	0.354	Con
				±0.03	精密化	±0.02	→最	大 精密化	±0.013	精密化
		基板	🖸 Si	00			2.32924	Const	0.500	Con